DIALOG(R) File 347: JAPIO (c) 2007 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

07563627 **Image available**

OPTICAL ELEMENT, OPTICAL WAVEGUIDE DEVICE, THEIR MANUFACTURING METHOD, AND PHOTOELECTRIC HYBRID SUBSTRATE USING THEM

2003-057468 [JP 2003057468 A] PUB. NO.:

PUBLISHED: February 26, 2003 (20030226) INVENTOR(s): ONOUCHI TOSHIHIKO

APPLICANT(s): CANON INC

APPL. NO.: 2001-249698 [JP 2001249698] FILED: August 21, 2001 (20010821)

INTL CLASS: G02B-006/122; G02B-006/42; H01L-031/0232; H01S-005/022; H01S-005/18

ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical waveguide device which has an optical waveguide converting means integrated with an optical element and eliminates the need for special machining on an optical wavequide sheet side.

SOLUTION: An optical path converting means 3 which changes the traveling direction of the light emitted by an optical element 5 as a surface type optical element mounted on the optical waveguide sheet 7 horizontally to the optical wavequide sheet 7 or an optical path converting means 10 which changes the traveling direction of light made incident on the optical element 6 vertically to the optical waveguide sheet 7 is integrated with the optical element. No special machining is needed on the side of the optical waveguide sheet 7 where optical elements 5 and 6 with the optical path converting means are mounted and the optical elements 5 and 6 can be mounted at arbitrary positions without boring holes 8 and 9 in the optical wavequide sheet 7.

COPYRIGHT: (C) 2003, JPO

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-57468 (P2003-57468A)

(43)公開日 平成15年2月26日(2003.2.26)

(51) Int.Cl.7		鐵別記号		ΡI			Ť	-73-}*(参考)
G 0 2 B	6/122			G 0 2 B	6/42			2H037
	6/42			H01S	5/022			2H047
H01L	31/0232				5/18			5 F 0 7 3
H01S	5/022			G 0 2 B	6/12		A	5F088
	5/18						В	
			李本語 母	丰端49 384	のできる	Ωī	(全1/10)	異数百に始く

(21)出願番号 特願2001-249698(P2001-249698) (71) 出願人 000001007 キヤノン株式会社 (22)出順日 平成13年8月21日(2001.8,21) 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 (72)発明者 尾内 敏彦 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内 (74)代理人 100086483 弁理士 加藤 一男

最終頁に続く

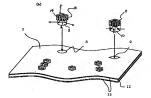
(54) 【発明の名称】 光索子、光導波装置、それらの製造方法、およびそれらを用いた光電気温載基板

(57)【要約】

【課題】光路変換手段を光紫子と一体的に集積化させ、 光導波シート側には特別な加工を不要とした光導波装置 である.

【解決手段】光導波シート7に実装される面型光素子で ある光素子5から出射される光の進行方向を光導波シー ト7に対して水平方向に変化させる光路変換手段3、も しくは光素子6に入射される光の進行方向を光導波シー ト7に対して垂直方向に変化させる光路変換手段10が光 素子に集積化されている。光路変換手段付き光素子5、6 が実装される光導波シート7側には特別な加工が不要 で、光素子5、6は光導波シート7に穴8、9を加工するな どによりその任意の位置に実装できる。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 米漆波シートに実装される面型光条下であって、該光素子から出射される光の進行方向を該光導波シートに対して水平方向に変化させる光路変換手段、もしくは該光素子に入射される光の進行方向を該光導波シートに対して重加方向に変化させる分路変換手段が該光素子に集積化されていることを特徴とする光素子

【請求項2】前記光素子は実装基板に実装され、光路変 換手段はポリマーで形成されたことを特徴とする請求項 1 記載の光素子。

【請求項3】前記光素子はベアチップの形態であり、光 路変換手段はポリマーで形成されたことを特徴とする請 求項1記載の光素子。

【請求項4】前記光路変換手段は反射作用で光路変換することを特徴とする請求項1乃至3の何れかに記載の光 素子。

【請求項5】前記光路変換手段は、頂点を発光素子である光素子の機能部の方向に向けてその中心に配した円錐 形状の反射面であり、発光素子から出射した光を該頂点 の回りの360度の全ての方向に反射させて、光分配をさ せることを非常する1種変更な1新数の光素子。

【請求項 6] 前記光路変換手段は、頂点を受光券子であ る光業子の機能部の方向に向けてその中心に配した円錐 形状の反射面であり、該頂点の回りの360仮をその方 向から伝搬してきた光を反射させて光素子の機能部に入 射するようにしたことを特徴する請求項 4 記載の光紫 子。

【請求項7】前記光路変換手段は、頂点を発光索子である光案子で機能部の方向に向けてその中心に配した半球 形状の反射面であり、発光架子から出射した光を該頂点 の回りの360度の全での方向に反射させて、光分配をさ せることを特徴する請求項4記載の光索子。

【請求項8】前記光路変換手段は、頂点を受光素子である光素子の機能部の方向に向けてその中心に配した半球形状の反射面であり、該頂点の回りの360度の全ての方向から伝搬してきた光を反射させて光素子の機能部に入射するようにしたことを特徴する請求項4記載の光素

【請求項9】前記光路変換手段は、頂点を発光素子である光素子の機能部の方向に向けてその中心に配した角錐 形状の反射面であり、発光素子から出射した光を該頂点 の回りの方向に反射させて、光分配をさせることを特徴 する請求項4 行動の光素子.

【請求項10】前記光路変換手段は、項点を受光素子で ある光素子の機能部の方向に向けてその中心に配した角 維形状の反射面であり、該項点の回りの方向から伝搬し できた光を反射させて光素子の機能部に入射するように したことを特徴する請求項4記載の光素子。

【請求項11】前記光路変換手段は45度ミラーであり、 発光素子である光素子から出射した光を一定の方向に指 向性を持って反射させて、光伝搬をさせることを特徴す る請求項4記載の光素子。

【請求項12】前記光路変換手段は45度ミラーであり、 或る一定の方向から伝機してきた光を反射させて、受光 業子である光素子に入射するようにしたことを特徴する 請求項引起動の氷塞子。

【請求項13】前記光路変換手段は反射・屈折作用で光路変換することを特徴とする請求項1乃至3の何れかに 計載の米素子

【請求項1.4】前記光路変換手段は、頂点を発光素子で ある光素子の機能部の反列の方向に向けてその中心に応 した円備部状の契例・無折順であり、発光素子から出射 した光を該頂点の回りの360度の全ての方向に反射・屈 折させて、光分配をさせることを特徴する請求項<記載 の米雲子

【請求項15】前記光器変換手段は、頂点を受光素子で ある光素子の機能部の反射の方向に向けてその中心に配 した円錐形状の反射・屈折面であり、該頂点の回りの36 0度の全ての方向から伝搬してきた光を反射・屈折させ て光素子の機能部に入射するようにしたことを持徴する 請求項も即数の光素子。

【請求項16】前記光素子は面型LEDであることを特徴 とする請求項1乃至5、7、9、11、13、14の何 れかに記載の光素子。

【請求項17】前記光素子は垂直共振器型面発光レーザであることを特徴とする請求項1万至5、7、9、1 1、13、14の何れかに記載の光素子。

【請求項18】前記光素子は面型ホトダイオードである ことを特徴とする請求項1乃至4、6、8、10、1 2、13、15の何れかに記載の光素子。

【請求項19】前記光素子の両電極が、前記光路変換手 段が集積化された側とは反対側の基板表面に引き出され ていることを特徴とする請求項1乃至18の何れかに記 載の光素子。

【請求項20】請求項1乃至19の何れかに記載の光素 子を2次元スラブ等波路構造を有する2次元光淳波シート に前記光路変換手段を埋め込んで光結合するように実装 して、光で信号の投受を行うことを特徴とする光海波装 置。

【請求項21】請求項5、7または14に記載の光素子を用いて、1つの光源から2次元光等波シート内の全体 にプロードキャスト的に送信を行うことを特徴とする請 求項20記載の光等波装置。

【請求項22】請求項9または11に記載の光素子を用いて、1つの光源からの信号を2次元薄波シート内の特定の領域に送信することを特徴とする請求項20記載の 米海沙建署

【請求項23】請求項6、8または15に記載の光素子を用いて、2次元光薄波シート内のあらゆる送信源からの信号を受信することを特徴とする請求項20記載の光

導波装置。

【請求項24】請求項10または12に記載の光素子を 用いて、特定の送信源からの信号を受信することを特徴 とする請求項20記載の光達波装置。

【請求項25】前記光導波シートの一部または全てに は、他の光送受信とは独立に特定のチャネルで光送受信 を行うための3次元導波路が含まれることを特徴とする 請求項20予至24の向れかに記載の光漢波装置。

【請求項26】前記光導波シートの表面の一部には電気 配線をするためのメタルパターンが形成されていること を複数とする請求項20乃至25の何れかに記載の光導 沖盆等

【請求項27】前記光導波シートは、クラッド層で挟まれたコア層から成ることを特徴とする請求項20乃至26の何れかに記載の光導波装置。

【請求項28】前記光導波シートは、複数積層されていることを特徴とする請求項20乃至27の何れかに記載の光導波装置。

【請求項29】請求項25記載の光導波装置で用いられる2次元光導波シートであって、その一部または全て に、他の光送受信とは独立に特定のチャネルで光送受信 を行うための3次元導波路が含まれることを特徴とする 光導波シート。

【請求項30】請求項26記載の光導波装置で用いられる2次元光導波シートであって、その表面の一部に電気 面線をするためのメタルパターンが形成されていること を特徴とする光導波シート。

【請求項31】請求項1万至19の耐たかに配慮の光路 変換手段を集構化した光素子を電気回路基板に電気的接 数が得られるように実装し、該電気回路の信号の一部ま たは全てを請求項20万至28の何れかに記載の光導故 装置を用いた光信号の送受によって配送して電子機器を 動作させることを特徴とする光電気温線基板。

【請求項32】前記光素子を電気回路基板に電気的接続 が得られるように実装する個所が、LSIパッケージの上 面であることを特徴とする請求項31記載の光電気混載 基税。

【請求項33】前記光準波装置はフレキシブルであり、 LSI と受動部品が実装された電気回路基板上の凹凸をほ ぼなぞるように実装されていることを特徴とする請求項 31まかは32に記載の光電気混載基板。

【請求項34】請求項2または3に記載の光素子の製造 方法であって、前記光路変換手段の外形状を、平坦に形成したボリマーをガラス転移温度付近まで加熱して、所 返したボリマーをガラス転移温度付近まで加熱して、所 望の形状をした型を押し付けることで加工することを特 後とする半妻子の製造方法。

【請求項35】請求項20万至28の何れかに記載の光 導波装置の製造方法であって、前記光路変換手段の外形 状を目的毎に異ならせて、前記光海波シートには所望の 米素子が有する光路変換手段の外形状に嵌合するような 穴を形成し、自己選択的に光素子を光導波シートに実装 することを特徴とする光導波装置の製造方法。

【請求項36】請求項20乃至28の何れかに記載の光 薄波接置の製造方法であって、前記光薄波シートをガラ ス転移温度付近まで加熱し、前記光路変換手段が集積化 された光素子を所望の位置に押し込むことで実装するこ とを特徴とする光薄波装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の碱する技術分野】本発明は、電気回路基板上の 電気チップ間や電気回路基板相互間などにおいて信号を 光学的に接続するための光源波シートと光素子から成る 光速装置。その製造方法、該光準波装置で用いられる 米素子などに関するものである。

[0002]

【使味の技術】近年、バーソナルコンピュータ、セルラー電影やPhO(Personal Digital Assistant)に代表され る携帯機器、デジタルが(オーディオビジュアル)模器 などの性能の飛躍的で向上により、その相互接続が、無 線、有線を混合してあらゆる局波数等で実現してきてい る。そのため、電気基板からの電磁放射ノイズ(Electro asgectic Interference: ENI)や外界からの電波混入に でする間性(Enmitty)、不労を必能はよる信号の低れ (Signal Integrity: SI) などによるディジタル機器の 影動作に対する対策が億階となってきている。こうした 電級使即駆くついては、最出品情報に変数との影響を 電級使即駆くついては、最出品情報に変数との影響を

ていまかれ Investity、カリなとによかインクがeesもの 議動作に対する対策が治療となってきている。こうした 電磁波即態については、製品出荷前に電波法の規制係と トは年々増加してきており、基本的に電磁無誘導である 光配線は、このボトルネックを根本から解消であるが 光配線は、このボトルネックを根本から解消であるも として期待されている。また、今後、実態内にも高速接 総理場が整備されるため、数々なグランド環境において 高速電子機器を自由に接続しても、態勢作、ノイスに などを防ぐ必要があり、グランドに対して電気的アイソ レーションが簡単にできる光接続は有効な手段の1つで ある。

10003]そのための光配線手段としては様々の方法が程案されている。例えば、図12に図示の時間2000-199 227号公報に開示の光薄検波置が1では、図12(3)に示す ように電気回路基底のとに光滞検路411を形成して光滞 千21、431を搭載し、高速信号を光で検察できるように している。この場合、電気回路基板の2は、一般に、電 気配線403と絶縁体440の構成された多層距線反となって おり、ガルミナの140。計などの場所材料からなるもファック、下8-4などのガラスエボキシ樹脂、ボリイミドフィル ムなど、各種材料で構成されている。その回路基板402 に、接窓機408を介して、ボリメトメタタリル・(PMA)、エボキン樹脂、ボリイミドなごフオ5143 びクラッド453、455を形成した光滞検疫441が貼り付け 下ある、光素子(2)、43間あり入れは、環境841が貼り付け

【0004】以上の従来例は電気回路基板内における電 気チップ間の光接続の例であるが、特開平9-270751号公 報や特開平10-206677号公報には、情報処理装置1100に おいて複数の電気回路基板間のバス接続に光導波シート を用いる方法が開示されている。その場合、図13に示す ように、光導波シート1101と電気回路基板1120は独立し て垂直に結合するようになっており、光素子1132、1142 は電気回路基板1120の入出力ポート1130、1140に実装さ れていて、光導波シート1101とは45度ミラー1133sを介 して結合するようになっている。この例では、光導波シ ート1101は2次元スラブ導波路になっており、積層方向 で信号多重化するようになっている。この場合、2次元 的に光結合するために面入射した光をあらゆる方向に拡 散させるべく、図14のように円錐状の突起1219を光伝送 層1212内に設けることも検討されている。尚、図13にお いて、1123は電気回路、1131、1141は光素子用回路、11 33は信号光入射部、1134は信号光出射部であり、図14に おいて、1210は米バス、1213aと1213bは米伝送層1212の 表面と裏面のクラッド層、1215は信号光入射部、1218は 光拡散体、1270は信号光である。

[0005]

【発明が察決しようとする報酬】上記の従来例において、光楽子は、電気回路基版や光滞故路に対して光を垂直に出入射させて結合するので、45度ミラーなどの光器変換手気が必要になる。そこで、効率良く光楽子を光薄波路と結合させるためには、アライメント作業あるいは、光光線のコストアップにつながり、光楽波路を電気回路と選載させる上で大きな障害となっている。また、従来や構成のように光楽子と光楽波路を別々に設計して組み合わせる方法の場合。回路毎尾最適化した光等波体が必要で、45度ミラーや光楽学の位置の設計変更があった場合の光速が11月間になる。すなわち、回路基板に応じた多品線の光源波シートを作製することになり、生産コストが上昇してよき。

[0006]そこで、本売明の目的は、上記の閲覧に繋 み、円錐状ミラー、半球状ミラー、45度ミラープリ ムなどの光節定独手段を光索ドと一体的に集積化させ、 光導波ンート側には特別な加工を不要とした光薄装 意。該光薄波装置で用いられる光素等、それらの閲査方 法、就光導波装置で用いられる光素等シート、およびそ れらを用いて光電気混鉄基板を提供することにある。 [0007] 【親郎を解決するための手段】上記目的を達成する本外 明かの光学は、洗練波シートに実装される面型光光子 (垂直共振器型面発光レーザ、面型ホトゲイオードなど は勿論、端面形光半導体レーザとの度ミラーを結合して 基板に垂直に光を動するを改ます。合かい、海が 表が実施シートに対して水平方向に変化させる光線を強手 手段。もしくは該光素子に入射される光の進行方向を該 光導波シートに対して垂直方向に変化させる光線を強手 長の延光素子と保軽化されていることを特徴とする 100081本規則の光素子に入射される光の進行方向を該 がのの円錐状まテー、半球状ミラー、45度ミラー、アリ ズム(ミラーは近射間を持つのに対し、アリズムをどは 反射・展析面を持つ)などの光路突旋手段を光楽子と集 様化させ、これが実装される光線にシート側には特定シート

極バッドに応じた位置に設置できる。 【0009】このため、光導波シート側にミラーを設け る方法に比べると、光導波シートに光素子を実装する時 に該ミラーとのアライメントの必要がなく、光導波シー トに特別と加工の必要がないので、基連性に使れた光配 線のかめか光調券経営を事理できる。

加工を不要とするものである。光路変換手段を具備した

光素子は、光導波シートに穴加工するなどによりその任

意の位置に実装できるので、電気回路基板上の必要な電

【0010】 米瀬浚シートとして2次元スラブ等域路を 用い、場合は、門錦状のミラーを用いたときは全ての方 向で信号の送受話ができる。他方、この場合に6度ミラーを用いたときには、特定方向の送受話と全ての方向の 送受話と全てである。また、2次元ファ 薄波路が順の場合には、基本的に信号多型は時分割す なおちシリアル・パラレル型独することになる。しか し、一部に3次元薄板路も混在させて、必要なラインだけには、各チャネルが独立したパラレル伝送を行うこと け出来る。

【0011】より具体的には、以下の如き態様が可能で ある。前記光素子は実装基板に実装され、光器変換手段 はボリマーで形成されたり、前記光素子はベアチップの 形態であり、光器変換手段はボリマーで形成されたりす る。

【0012】前児経際契約手段は反射作用で光彩発地する素子であり得る。この場合、光路交換手段は、頂点を発光手である光素子の機能能の方向に向けてその中心に配た円錐形状の反射而であり、光光素子から出閉した光を被頂点の回りの300度のその方向に反射させて、光分配をせたり、胸記光路変換手段は、頂点を受光素子のるる光素子の機能能の方向に向けてその中心に配した円錐形状の反射前であり、該頂点の回りの変したの方向から伝搬してきた光を反射させて光素子の機能能の大射するようにしたりする。また、前記光路変角手段は、頂点を発光素である光素子の機能能の系針である。また、前記光路変の金乗り乗りまた。11年2年2月1日である。11年2日である。11年2日で表表学の機能能の大射するようにしたりする。11年2日で表表学の機能能の方向を発光素である。11年2日で表表学の機能能の方向

に向けてその中心に配した半球形状の反射面であり、発 光素子から出射した光を該頂点の回りの360度の全ての 方向に反射させて、光分配をさせたり、前記光路変換手 段は、頂点を受光素子である光素子の機能部の方向に向 けてその中心に配した半球形状の反射面であり、該頂点 の回りの360度の全ての方向から伝搬してきた光を反射 させて光素子の機能部に入射するようにしたりする。ま た、前記光路変換手段は、頂点を発光素子である光素子 の機能部の方向に向けてその中心に配した角錐形状の反 射面であり、発光素子から出射した光を該頂点の回りの 方向に反射させて、光分配をさせたり、前記光路変換手 段は、頂点を受光素子である光素子の機能部の方向に向 けてその中心に配した角錐形状の反射面であり、該頂点 の回りの方向から伝搬してきた光を反射させて光素子の 機能部に入射するようにしたりする。更に、前記光路変 換手段は45度ミラーであり、発光素子である光素子から 出射した光を一定の方向に指向性を持って反射させて、 光伝搬をさせたり、前記光路変換手段は45度ミラーであ り、或る一定の方向から伝搬してきた光を反射させて、 受光素子である光素子に入射するようにしたりする。

[0013] 前記光路変換手段は反射・服折作用で光路 変換するアリズム、ハーフミラーの知念素子でもあり待 。この場合、前記光路変換手段は、頂点を発光素子で ある光素子の機能部の反対の方向に向けてその中心に配 した円線形状の反射・服折面であり、発光素子から出射 成大光を額頂点の間の3950度の全での方向に反射・屈 折させて、光分配をさせたり、前記光路変換手段は、頂 点を受光素子である光葉子の機能部の反対の方向に向け でその中心に配して円盤形状の交射・屈折面であり、該 頂点の回りの360度の全ての方向に反射・展折面であり、 取頂がきせて光素子の機能部に入射するようにした りする。

[0014] 光素子が面型発光素子である場合、該光素 子は面型LED、垂直共振器型面発光レーザなどである。 面型受光素子である場合、前記光素子は面型ホトダイオ ードなどである。

【0015】前記光素子の両電極は、典型的には、前記 光路変換手段が集積化された側とは反対側の基板表面に 引き出されている。こうすれば、光素子を電気回路基板 上の必要な電極パッドに応じた位置に簡単に設置でき

【0016】更に、上記目的を達成する本発明の光薄波 装置は、上記の光素子を2次元スラブ専波路構造を有す る2次元光薄波シートに前記光路変換手段を埋め込んで 光結合するように実装して、光で信号の模愛を行うこと を特徴とする。

【0017】この構造では、光澤波シート側にミラーを 設ける方法に比べると、光澤波シートに光素子を実装す る時にアライメントの必要がなく、光澤波シートに特別 な加工の必要がないので、量産性に使れた光電線のため の光導波装置を実現できる。

【0018】光楽装シートとして2次元スラブ等級路 用いるので、光ギーの光路変換手限として円端状帯の: ラーを用いたときは全ての方向で信号の送受信ができ る。他方、この場合に45度ミラーを持つ光業子に用いた ときには、特定方向の送受信となての方向の送受信を選 在させることができる。また、2次元スラブ等波路が周 の場合はは、基本的に信号を重は時分割すなわちシリア ル・パラレル変更することである。しかし、一部に次 元神楽路も混在させたり2次元スラブ等次路を褶層させ たりすれば、必要をラインだけには、各チャネルが独立 したパラレル伝送を行うことも出来る。

[0019]さらに、光準後シート上に電気配線を混在 させて、曲げ可能なフレキシブルな構造体で光準波シートを構成する場合は、LSIなどが実現された電気ボード の一部の配線を、本発明の光準波装置により電気、光混 在で実現すれば、大きな設計変更もなく安価にEM対策 を行うことができる。

【0020】更に、上記目前を達成する本発明の光導波 シートは、上記の光準線能で用いられると次光準線 シートであって、その一部または全てに、他の光温受信 とは独立に特定のチャネルで光送受信を行うための3次 元準波路が含まれることを特徴としたり、その表面の一 窓に電気配線をするためのメタルパターンが形成されて いることを特徴としたりする。

[0021] 更に、上記目的を達成する本発明の光電気 孤軟基板は、上記の光路変換手段を集積化した光条子を 電気回路基板に電気的接続が得られるように実装し、該 電気回路を設定である。 地に光信号の必要では上立て記憶して電子機器を創作さ せることを特徴とする。これにより、LSIなどが実装さ れた電気ボードの一部の配線し本形明の光準波波器を使 用して光電気温度拡大して、電気ボードとな 交換計変更もなく妄信に即対策を行うことができる。 1002212の場合・前半半半半を電空間総お採り。電

【0022】この場合、前記光票子を電気回路基板に電 気的接続が得られるように実設する個所が、ISIバッケ ージ上であったり、前記光薄波装置はコレキシブルであ り、ISIと受動部品が実装された電気回路基板上の凹凸 をほぼなぞるように実装されたりする。

【0023】更に、上記目的を達成する本発明の光素子の製造方法は、前記光器変換手段の外形状を、平坦に形成したボリマーをガラス転移温度付近まで加熱して、所望の形状をした型を押し付けることで加工することを特徴とする。

【0024】具体的には、面型発光等するいは面型受 光素子の表面に適明ポリマーなどを形成し、ポリマーを 上記のミラー形状に加工する。これらをウエハナで2次 元アレイの状態で一括形成して、各業子をインシグす れば、光変換手段付き光素子を量差することができる。 【0025】更に、上記目的を達成する本発明の光薄板 装置の頻能方法は、前記光路変換手段の外形状を目的時 に異ならせて、前記光海波シートは研留の光業干が有 するが開変換手段の外形状に嵌合するような穴を形成 し、自己選択的に光素子を光海波シートに実装すること 专特徴としたり、前記光海波シートと対ラ本既若高度付 近まで加熱し、前記光路変換手段が集積化された光素子 を所望の位置に押し込むことで実装することを特徴とし たりする。

[0026] この様に、集積化させた光路変換手段の外 形を光業子によって異ならせて、光準波シートの穴形状 を自己選択的に実装できるようにすれば、生産工程の効 率アップにつながる。更には、光路変換手段の材料、外 形状などに応じて、光薄波シートにつれお成せずに、光 準波シートをガラス転移温度付近まで加熱して、ここに 光路変換手段を押し込むととで光路変換手段付き光業子 老米海波シートで表裂してもより

[0027]

【発明の実施の形態】以下に、本発明の実施の形態を明 らかにすべく、具体的な実施例を図面に沿って説明す を

【0028】 (実施例1) 図1(a)は、本発明による実施 例1である光路変換手段付き光源の断面図、図1(b)はこ うした光源や受光素子の光素子を光薄波シートに実装し 大光端沖速器の例の斜視図である。

【0029】本実施例の光源では、Siやセラミックなど の実装マウント台(実装基板)1の上に、LED、面発光 レーザなどの画出射型の発光素子2が実装され、実装マ ウント台1のメタル電話14、15で発光素子2の駆動 を行えるようになっている。面型発光素子2の機能部

(発光節)の表面には、光の進行方向16で示すような光 器変換が可能な反射ミラー4を備えた光路変換手段3が 形成されている。ここでは、図100か 左側の発光帯子 のように、ミラー4を円錐状(その現点を通る中心線を 光光票子2の機能部の中心に合わせた円鎖が状)の50度 ミラーとして、光端変シート7を化た光入射でも8よう にしている。光路変換手段3としては、加工の容易性から、ここでは7時点、ボリカーボネート、ボリイミド、ア トンなどのボリマーを用いている。一方、図10のの 側の光像出器6では、光漂波シート7を伝搬して来る光 を四角維状のミラー10の光密旋算手段上方に反射させ て、受光するようになっている。

[0030] 光海索シート7も、加工の容易性などから 透明ボリマーを用いて形成している。これは、展析率の 異なる材料を組み合わせてコア間2(促析率の比較的大 きい部分)と上下クラッド間3(保折率の比較的小さい 部分)と上下クラッド間3(保折率の比較的小さい 部分・皆構成し、全体の厚さを100μ・軽度にすること で、折り曲折をとが自由な2次元的なフレキシブルなシートにすることができる。ここでは、展析率が1.59のポー リケーボネートとをコア間12は、展析率が1.59のポー リケージャードの13に用いたが、材料や厚さはよれに限ら ない。光薄波シート7の各端面部は、好適には、ここで 光が反射して光素子に悪影響を及ばさない様に、光吸収 部や光を散乱する粗面やテーパ形状、無反射コーティン グ付きなどになっている。

【0031】発光素子5および光検出器6の光路変換手段 3の材料も、コア層12と同じポリカーボネート2にして、 屋折率がこれに近いエポキシ系光学接着剤などで光路変 換手段3を光導波シート7に固定することで、光路変換 手段3とコア層12の境界面での反射などを最小限に低減 できる。ここで、発光素子5の実装されるべき光導波シ ート7の穴8を円筒形に、光検出器6の実装されるべき穴 9を4角柱形などとして、これらの形状を異ならせてお くと、光素子の実装のときに自己選択的(穴と光素子が 一対一で対応していること)なセルアライメントができ て便利である。この穴の形とぴったりと嵌合するよう に、光路変換手段3の外形は図1(b)のように形成してお くとよい。もちろん、全ての穴を同じ形状にして、光素 子毎に仕分けして光素子を穴に実装してもよい。ここで は、光導波シート7の面内方向における光楽子5、6の実 装位置に方向性はないので、発光素子5は360度の如何な る方向で穴8に嵌合してもよく、光検出器6は4つの等 価な方向のどの位置で穴9に嵌合してもよい。しかし、 方向性がある場合には、光路変換手段と穴にマークを形 成しておいてこれらを合わせるとか、光路変換手段と穴 が所定の位置関係をとるときしか嵌合できない様に形状 決めしておくとかの工夫をしておくのがよい。

【0032】光楽波シート7は、伝播形に対して十分な 透過率を有するものであれば、ガラス、半導体、有機材 料などの任意の材料を用い得る。たとえば、市販のガラ ス基板、二オブ酸リチウムなどの単結局基板、51、Gals などの半導体基板、有機シートなどを、そのまま用いる とかできる、他にも真空塞巻、ディッピング、途布な どの任意の手法で製彫することや、射出成型、押し出し 成型などで成型して作製する方法などを用いてもよい。 穴の形成法についても、エッチングなど如何なる方法を 用いてもよい。その深さも、光素子を除合させたときに 所定の機能が果たせるようなものであれば、どの味なも のであってもよく、更には消遣していてもよい。

[0033]以上のような方法で光条下4、6を光準数シート7に実装することにより、アライメント構度は必要なく、自由な位置に光条子を配置できる。また、光等波シートは共通で、回路系板設計に従った必要な位置、大を形成するやの後加て、光系米子を配置できるので、低コストで、仕様の自由度が高く、柔軟な設計変更に解える光電融合素板用の光棒波装置を実現できる。 図10には複数の集手や配置の例が図示された。

【0034】ここでは、上述したように光薄波シート7 として2次元スラブ導波路を用いているので、発光素子 5からの光をコーンミラー4を用いて入射させた場合

3.

【0035】次に、図2に沿って、光路変換手段付き光 素子の作製工程を設明する。図2(a)において、表真に 既に電影パターン17、18、23の形成されたアルミ ナセラミック基数のに、光素子21をダイポンディグす る。符号19は光素子21の発光制成さるいは受光影像であ 機能節を表している。図2では2つの素子の婚節を示 しているが、実際には例えば500/mlセッチで20次元アレ イ状に素子21を選次実装している。光素子21の一方の電 極 (例えばカソード)は光素子21の実験基板の2と電極18 の接触で取り、63一方の電筋 (例えばアノード)はポ ンディングワイヤ22で光素子裏面電筋から電極23へと接 続することで構成している。

[0036]図2(b)において、ポリカーボネートZをモ ノクロロベンゼンなどの有機溶媒に溶かしたものをキャ スト法あるいはスピンコートなどで基板20及び業子21上 に塗布して乾燥させ、ポリマー24として成膜する。

[0037] 図(c) において、表板20をガラス転移温度付近まで(上記ポリマー24の場合は約170で)上昇させ、円錐状の温かると素子21間の視5をモールド形成するための型27をポリマー24に押し付けて加工する。素子21間の視55を形成するときに、図で説明したような自然的な場合は、流25の外形を円筋形や四角形形などに助けする。

[0038] 図2(のにおいて、ポリマー24表面に金属反射限28として例えば和薄酸を真空蒸落などにより形成する、その後、ダイシングソーによりダイシング深刻で50 0μα□のサップに分割する。ダイシングにより切断した 実装基板20の外形は4均性形であるが、その上に形成したポリマー24の外形は26変と形状に割削されている。なお、金属反射限28は全ずしも必要はない、反射限28を形成しない場合は、穴内の円度状の部み36カエア部にもダーー部認当さが、多くの場合発と影響は無規できる。
[0039] 最後に、図2(e)において、電極33と17、および、電極18と17を接続するための側面ボタル部30を素としていまりました。1976年により形成して、発極28と17を持続するための側面ボタル部30を素としていまりました。1976年により形成して、発極28と17を持続するための側面ボタル部30を素としたメットにより形成して、発極28と17を持続するための側面ボタル部30を素といるがよりにより形成して、発電数24年円付き光素を表していまります。

[0040]以上に述べたポリマーの材料や加工方法は 一例であって、本方法に限定されるものではない。例は ば、ポリマー材としてPMMやポリイミドを用い、エッチ ングペシンクロトロン軌道放射法(SDR)を用いるLIGA プロセスで光路変換手段を形成してもよい。また、SU-8 のような直接フォトリソグラフィで加工できるような厚

子が完成する。

膜レジストを用いて光路変換手段を形成することも可能 である。

[0041]また、本実施例では、実表基板2年光条子 2をマウントしてイチングしているが、実表基板を用 いずに光条子を形成した基皮をのもの、いわゆるペアナ ップのまま用いてもよい、その場合には、図1(3)になっ いて、2は発光板線、1はまず高板ということになっ、 米子基取1の上に直接光路空地手段3を形成することに なる。この場合、I程が簡単化され、チップサイズを小 くてきるという利点がある。しかし、反面、光条子の 熱料性が遅い、強度が弱いなどの問題点もあるため、用 時に防じて伸い付ける必要がある。

【0042】次に、このようを光等次シートを電気回路基板で使用した例について図3に示す。図3は、携帯電話に代表される小型携帯機器の電気回路基板43の間面である。基板43は、多層ビルドアップになってもり、電気能線4分ビアホル(vitable)45が高密度に形成されている。符号444主線線通度を行うための評回路部であり、電路干渉を避けるためにシールドカバーで要かれている。供来、評回路部から信号線を引き出す場合、信号線の長さによってはアンテナになってしまい、ユモンモードノイズ輻射のために、自身の回路の誤動作を引き起こしたり、電波法の規格をクリアするために多大の設計時間を要していた。

【0043】ここでは、本発明による光薄波シート40を 用いて信号配験するとアンテナが形成されないために、 不実験制を土傷に旋減するととができる、光程度から かの入出力増子をLSI 42、47などのパッケージ上部に設 けて、この増子上に、上で説明した光景変換手段付き光 素子41をフリップキップ実験でボンディングしてある。 ここで、この光素子41を嵌め込むための穴を形成した光 導波シート40を光素子41上に脓せて接着すれば、光電気 環整整形が振される。もちろ、。図(4)のように、た に光素子41を光薄波シート40に接着してから、この光薄 波装数で揺り返ります。

【0044】本実施例により、電気回路基板の設計変更を最小限にして本発明の光洋液装置を実装することができるので、コストアップすることなくEMC低lectromagneticCompatibility)対策を行うことが可能である。

【0045】(実施例2)実施例1では、光路変換手段 3が円錐状反射ミラー4を有すると説明しているが、他 の形状、例えば半球状のミラーを用いてもよい。その断 面図を図4に示す。

【0046】本実施所では、半球状の突起を持つ型51を 作製して、実施例1と同様に加熱してポリマー24に押し 付けることで、半球状の深み52をポリマー24に加工す る。ここでも、半球状の深み52の頂点を通る中心線は光 茶子の機能部の中心に合わせられている。 には金融限などを素着して反射率を加上させてもよい。 【0047】この光路変換手段の形状では、光素子と光 線波シートとの光緒合は低下するが、光等波シートの態 界角以下の光波が耐えるので、、整50种像が比較的 容易であり、型形状に鋭角値がないので、型51をポリマーシャ用し付ける際の加工不良などが起きにくいという 利むがある。

【0048】半球状の型51の作製方法を図5を用いて説明する。図5において、(b)、(d)、(f)は平面図、(a)、(c)、(e)は(b)におけるA-A、面に沿っての断面図(それぞれ(b)、(d)、(f)に対応する)である。

【0049】図5(3)、(b)において、型用の基板として 例とは「3.1素板55を用い、その表面にめっき用カソード電 値としてTi/Am野66を全面に成膜し、レジスト号によっ て、めっきすべき密領域53をパターニングする。図5 (c) (d)において、Niかっきを行うと、符号570ような 半球状の構造体が密領域53上に形成できる。ここでは、 この半野70半程を80μεしたが、サイズはこれに限 定されるものではない。

[0050]次に、図50。(がにおいて、レジスト写 を除ました後に、半球かっき層7の土台部分を強化する ためにレジストなしの状態で5い。程度のめっき郷3を全 面に形成する。その後、第千分離用の隔盤9を金属など を加工して井桁状に形成してこれをかっき暦52上に投着 することで型512年成させた。なお、図5では2×2の アレイで示しているが、実際には差板50全体にアレイ状 に形成れているが、実際には差板50全体にアレイ状 に形成れているが、実際には差板50全体にアレイ状 に形成れているが、実際には差板50全体にアレイ状

【0051】このように作製した型列をボリマー公に押 し付けて加工する方法以外にも、型別の上に平组なポリー マーを形成してこのポリマーを剥がすことで、ポリマー に形けを転写する方法でもよい、その場合は、型取りの 基板からポリマーを剥がしたあとに、このポリマーを光 業子アレイの上に位置合わせして接着材などで間定すれ ばよい。

【0052】また、めっきする時に表面を売らすような 条件にすれば(例えば、めっきのレートを選ぐするか、 材料を変える)、同時に飲塩体としても機能させられる 光路変換手段を形成できる型が作製される。散塩・せるた ことで、光海波シートのコア・ララッド 界面に影響身以 上の入射角で入射して伝播する光成分が増加して、光澤 波シートと光素子との光結合の効率を上昇させることが できる。

[0053] 同様に、他の形状、例えば角錐、楕円体などの形状で光路変換手段を形成してもよい。 殉論、これ らの頂点を通る中心線は光漂子の機能部の中心に合わせ るのが良い。その他の点は実施例1と同じである。

【0054】(実施例3)今までの実施例では、光路変 頻手段を用いて2次元スラブ状光薄波シート全体に光を 伝搬させるものであったが、四6(a)のように、- 5度5 ラー66で、或る一定方向の大生光を出射させるようにし てもよい。実施例3の場合、光源52として面発光レーザ を用いれば、これは指向性が高い(数件券が10度以下) ので、2次元光等淡シートであっても、通常の回路造成 の根膜(10cm前後)では、特定の光度地路の方向に向け て送信することが可能である。図6(a)において、61は 基板、63北光路影像手段、64と65は電板、71は光の進行 方向を示す。

(0055) 医療(6) 出来路変換手段付き光素子を2次元 構設シート69に実装させた様子を示す図であるが、発光 素子67からの出射光を符号700領域に限定して伝数させ て、受光素子720分に送信きせていることを示してい る、受光素子66と光路変換手段として6度ミラーを形成 することで、特定の方向から伝謝して5%のみを受光 できる。尚、医60において、発光素子67と受光素子68 の光路変換手段(45度ミラー)は簡略化して描いてあ

【0056】本実施例の構成によれば、2次元導波シー ト全体に伝搬させる光と指向性のある光を混在させて、 光パワーの大きさ、受光のタイミングなどにより光検出 器側で伝搬光を識別、分離して検出することも可能であ る。すなわち、指向性を持たせて光を伝搬させる場合に は光パワーロスが少ないので、2次元全体に光を伝搬さ せる場合に比較して、光検出器への到達パワーは大きい ので、これを利用して伝搬光を識別、分離して検出でき る。また、指向性のある場合には、伝送距離によっても 光パワーが異なるので、送信位置による信号の識別、分 おも可能となる。その他の点は実施例1と同じである。 【0057】(実施例4) 本発明による実施例4は、2次 元スラブ導波路のみでなく、横方向の閉じ込め構造をも 持つ3次元導波路を混在させた光導波シート77を適用し たものである。その様子を図7に示す。決められた光素 子75.76間の結線だけは3次元導波路78で結ばれて、光 導波シート77全体には光が広がらないようになってい る、この違波路78に光を入射させる場合の光素子の光路 変換手段は、実施例3のような45度ミラーのものが好適 であるが、実施例1、2のような2次元全体に結合させ るもので一部を3次元導波路78に入射させることもでき る。この構成では、2次元スラブ導波路を介しても発光 素子と受光素子間で信号光の送受信ができる。このと き、この光が3次元導波路にクロストークを発生する可 能性があるが、その光レベルは弱いので、光素子75、76 間の3次元導波路78を介する伝搬光は光検出器側で分離 して検出できる。

【0058】 3次元薄波路パターンの形成には、例えば ポリカーボネート2の場合は、モノクロロンンゼンにそ ソマーも同時に混んさせ、途布した後に図のパターン を形成したホトマスクで露光を行い、光照射させた領域 のみた架橋が起こってポリマー化することを利用する。 する。ボリマー化した部分のみの屋折率が高くなり、 3次元満波路78が呼吸される。

【0059】3次元導波路78の形成の仕方には、このよ

うなパターニングによる方法以外にも、加熱して型を押 し付けて光端波シートで表面に凹凸をつけ、凸部分を3 次元滞波路78とする方法もある。本実施例の場合、パラ レル伝送が必要となる場合には好適となる。その他の点 は実施例1と同じである。

【0060】(実施所)本発明による実施所らは、図8のように光準波シート81表面に同時に電気配線のをも形成して、フレキシアル基板として利用するものである。この電気量線のは、本発明による光路変換手段付き光素子には関係なぐ、図りに示す電気配線94やピアホール旁が高密度に形成さた電気回路主張列上の補助的なジャンパー線として開いてもいい。

・ 無をした用いてもよい。 【0061】このような基板は、区外のように、FD圏的 を信点と電気回路基板がの設計が更をした、フレキン 力ルな本等明の決策接シート91としては「98の四人に治 って実続させることができるので、コストアップすることなくRD公園を持ていた場合である。ここにおい 「共一歌明した光路な実施時にも決策子父ので概は、 携帯機約の電気回路基板がに直接フリップチップボンデ イングされている。そして、その上に、その光素予収を 能が込むための穴を形成した光準減シート91を被さる うに実施し、必要なところを接着すれば、光電気の混載 基板が耐寒される。

【0062】なお、必要に応じて光導波シート91上に上記電気配線80を利用する電気素子チップ93を実装してもよい。その他の点は実施例1と同じである。

[0063] (実施例) 本発明による実施例6の光素 子10では、図10(a)に示したようにハーフミラーないし 反射・照折部を用いて光路変換手段103を機までももの である。ここでも、ハーフミラーの光路変換手段103 は、頂点を通る中心線を受発光部102の中心に合わせた 円錐形状になっている。図10(a)において、101は基板、 105/106は宝板。1044米の連行由を示す。

【0064】本実施例では、光導波シート111と光路変 換手段103とはむしろ材料を変えて、屈折率やガラス転 移温度の異なる材料を用いる。例えば、ハーフミラー10 3としてはSU-8やポリイミドなどガラス転移温度が摂氏2 00度以上で高いものを用い、光導波シート材としてはPM MAなどガラス転移温度が摂氏120度程度のガラス転移温 度のものを用いる。ここでは、ハーフミラー表面には15 nm程度のAu薄膜を蒸着してある。光導波シート111と光 路変換手段103の屋折率の大小関係は種々であり得て、 場合に応じて設計すればよい。光路変換手段103は実施 例1などで説明した方法と同様な方法で作製され得る。 【0065】光素子107、108を実装するときは、上記の 実締例のように光導波シートに穴を形成してもよいが、 本実施例では、光導波シート111を加熱して光素子のハ ーフミラー部103を自由な位置に押し込むように実装し た(逆に、上記の実施例の光路変換手段付き光素子を加 熱した光導波シートに押し込むように実装してもよい。 このときは、穴内にエア部が確実には形成されないので 金属反射膜28を形成した方がよい。また、本実施例の光 路変換手段付き光素子を実施例1の如く実装することも できるが、この場合は、エア部が形成されない様に穴は 光路変換手段の外形にぴったり嵌合する様な形状に形成 する必要がある)。この場合、図10(b)のように、光 導波シート111であるPMMAのガラス転移温度120度付近ま で加熱しておき、光素子107、108を予めガラス基板など に適当な配置でエレクトロンワックス等で貼り付けてお いて該光素子を光導波シート111の実装したい位置に押 し付ける。そうすれば、光素子の先の尖った光路変換手 段103は光導波シート111の内部に突き刺さるように入り 込み、上記ワックスも120度程度で融けるものであれば ガラス基板を光導波シート111に突き刺さった光素子10 7、108から剥がすことができる。その後、光素子107、1 08に着いたワックスを洗い流し、光素子を接着剤で固定 することで簡単に光路変換手段付き光器子107, 108が実 装された光導波シート111が作製できる。この実装方法 は容易なものである。

[0067]

【発明の効果】以上に説明したように、本発明において は、電磁ノイズ対策等に用いられる光薄波装置におい 、光薄波シートに光等と実実する時に、アライメン トの必要はなく、光薄波シートに特別な加工が必要ない ので、量産性に儀れた光薄波装置を実現できる。

[0068]また、光業子に集積化させた大変與手段の 外形を業子によって異ならせて、光準減シートの穴に自 迅難が防にセルフアラインで実装できる様にすれば、生 産工程の効率アップにつながる。光準減シートをガラス 転移温度付近まで加熱して、そこに光素子を押し込むこ とで実装することもでき、こうすれば光準波シートへの 穴加工を容飾できる。

【0069】さらに、光導波シート上に電気配線を混在 させて曲げが可能なフレキシブルな構造体で光導波シートを構成することもでき、LSIなどが実装された電気ボ

```
ードの一部の配線にこの光導波シートを使用して光電気
                              21…光素子
混載基板とすることで、電気ボードに大きな設計変更も
                              22…ボンディングワイヤ
なく安価にEMI対策を行うことができる。
                              24…ポリマー
【図面の簡単な説明】
                              25…清
【図1】本発明による光路変換手段付き光素子の例の斯
                              26. 52…窪み
面、およびそれを光導波シートへ実装する形態を示す実
                              27、51…型
                              28…反射膜
施例1の図である。
【図2】図1に示す光路変換手段付き光素子の作製方法
                              29…ダイシング溝
を示す断面図である。
【図3】実施例1の光導波装置を電気回路と混載させた
                              き光素子
実施例を示す断面図である。
                              42, 47, 98 ··· LSI
【図4】本発明による実施例2の光路変換手段付き光素
                              43、97…電気回路基板
                              44、96…昨回路部
子の断面図である。
【図5】図4の光路変換手段を作製するための型の作製
                              45、95…ビアホール
方法を示す図である。
                              46、80、94…電気配線
【図6】本発明による光路変換手段付き光素子の例の断
                              53…窓領域
面、およびそれを光導波シートへ実装する形骸を示す実
                              54…レジスト
施例3の図である。
                              56…めっき用電極
                              57、58…めっき層
【図7】本発明による光路変換手段付き光素子を光導波
シートへ実装する形態を示す実施例4の斜視図である。
                              59…隔壁
【図8】本発明による光路変換手段付き光素子を光導波
                              70…光伝擬領域
シートへ実装する形態を示す実施例5の斜視図である。
                              78…光道波路
【図9】本発明による実施例5の光導波装置を電気回路
                              93…回路素子
と混載させた例を示す断面図である。
                              401…光蓮波装置
【図10】本発明による光路変換手段付き光素子の例の断
                              402…多層配線基板
面、およびそれを光導波シートへ実装する形態を示す実
                              403…電気配線
施例6の図である。
                              404…絶縁体
【図11】本発明の光道波装置を精層する形態を示す断面
                              406…接着層
図である。
                              411、411'…光導波路
【図12】3次元導波路を用いた光導波装置の従来例を示
                              4 1 1a. 4 1 1b…傾斜面
```

す図である。

【図13】2次元導波シートを用いた光導波装置の従来例 を示す図である。

【図14】2次元蓮波シートに光結合するための装置の従 来例を示す図である。

【符号の説明】

1、20、55、61、101…基板

2、19、62、102…受発光部

3、10、63、103…光路変換手段

4.66…反射ミラー 5、67、107…発光素子

6、68、72、108…受光素子

7、40、69、77、81、91、111…光導波シ - h

8、9…実装用穴

12... コア 13…クラッド

14, 15, 17, 18, 23, 30, 64, 65, 1

05.106…電極

16、71、104…光の進行方向

41、75、76、82、83、92…光路変換手段付

421…受光素子

431…発光素子 425、435···ICチップ

451…透明基板

452…基板分離層

492…遮光膜 1100…情報処理装置

1101…光バス

1120、1120a、1120b、1120c…回路基

1130…信号光入射端

1133…信号光入射部

1133a…傾斜而

1134…信号光出射部

1 1 4 0…信号光出射端

1210…光バス

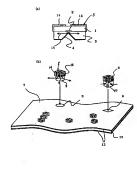
1212…光伝送層

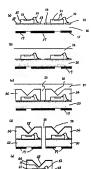
1213a、1213b…クラッド層

1270…信号光 1218…光拡散体

1215…信号光入射部

【図1】





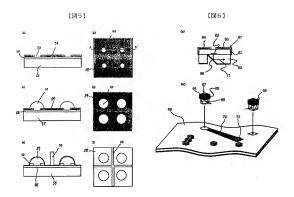
【図2】

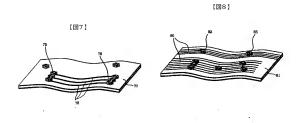
(EII)

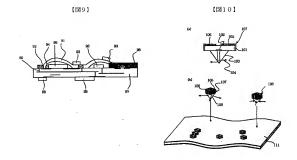


[図14]

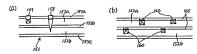


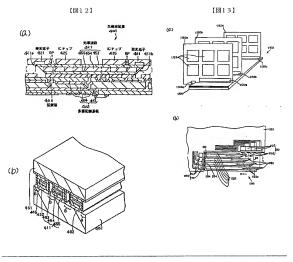






【図11】





フロントページの続き

(51)Int.Cl.7 識別記号

F I H O 1 L 31/02 テーマコード(参考)

Fターム(参考) 2H037 AA01 BA02 BA11 CA32 CA36 CA38 DA03 DA06 DA12 2H047 KA02 KB09 MA07 PA28 RA00

2H047 KA02 KB09 MA07 PA28 RA00 TA23

5F073 AB17 AB19 AB25 AB29 EA29 FA21 FA30 5F088 BA18 JA03 JA09 JA11 JA14

JA20